SOLUÇÕES DE INTRUMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA AS LINHAS DE LUZ DO SIRIUS

Lucas Sanfelici

Grupo de Suporte à Instrumentação das Linhas de Luz (SIL) Laboratório Nacional de Luz Síncrotron – Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais



Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais





Organização privada sem fins lucrativos contratada pelo MCTIC para gerir o complexo de laboratórios





CNPEM - Eixos de Atuação







Instalações abertas a usuários externos



Pesquisa e desenvolvimento *in-house*



Apoio à geração de inovação



Treinamento, educação e extensão





Fontes de Luz Síncrotron pelo Mundo







Anéis UVX e SIRIUS















Como funciona?





Crédito: Síncrotron ALBA https://youtu.be/b3mEmE4Gu A





Parâmetros Principais



Sirius Storage Ring			
Beam energy	3.0 GeV	STORAGE RING	
Circumference	518 m	BOOSTER	
Lattice	20 x 5BA	E = 3 GeV	NdEoR Superbond
Current, top up	350 mA	Emit = 3.5 nm.rad	B = 3.2 T (XR, E_c = 19 keV)
Bunch length	8.8 ps		
Energy spread	0.085 %		Quadrupoles
RF frequency	500 MHz		QG _{max} =45 T/m
Hor. emittance (bare	250> 150 pm.rad	E = 150 MeV	
Vert. emittance	2.5> 1.5 pm.rad		
Straight section low β_x/β_y	1.35 m / 1.6 m		A HOLEAN
6.5/7.5 m	Straight Sections		Low field dipoles
for Inse	ertion Devices		B=0.58 T (UV and IR)
(Undula	itors, Wigglers)		



Fontes de Luz





rério da ologia, cações



Telescópios / Câmeras



CRAB NEBULA



http://www.chemistryland.com/CHM107/Final/FinalWritten.html



PRÉDIO

Estabilidade Mecânica – Afeta TUDO

Prototipagem de Pisos

Impacto sobre a Laje

Impacto sobre a Laje

Instrumentação do Piso e Blindagem

sirius

A – Junta tipo barra de transferência "Tucano Joint"B – Lages e colunas fundidas no local

C – Sapatas de Neoprene D – Solo-cimento E – Aterro F – Solo compactado

ACELERADORES

O feixe deve ser estável em ~ 5% de suas dimensões transversais considerando perturbações de diferentes escalas de tempo (~minutos até ~milésimos de segundo)

Especificações p/ estabilidade de posição do Sirius (feixe + *eletrônica + mecânica*): 100 nm RMS (0.1 Hz – 1kHz) 140 nm RMS (1 hora) 5 μm RMS (1 semana)

Superperíodo (x 20)

ANEL

- 120 dipolos
- 260 quadrupolos
- 280 sextupolos
- 280 corretoras lentas (H + V)
- 160 corretoras rápidas

• 50 dipolos

BOOSTER

- 75 quadrupolos
- 30 sextupolos
- 50 corretoras

Berço de Alta Estabilidade

> 1000 Eletroímãs

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

~800 Fontes de Corrente

Model	FBP
Qt.	740
Current:	10 A
Voltage:	5 V

Model	FAP
Qt.	45
Current:	150 to 700 A
Voltage:	50 to 450 V

Model	FAC	
Qt.	6	
Current:	30 to 1100 A	
Voltage:	50 to 800 V	

NEG – Bombeamento Distribuído

Pros (full NEG coated strategy):

- Simple chamber's design
- More compact -> space saving
- Low PSD yield -> Fast vacuum conditioning

Cons (full NEG coated strategy):

- Limited number of activations (10 ...?...30)
- High temperature bake-out for NEG activation
- Many bellows to accommodate chamber's expansion during bake-out

ר

Cooling Tube

Sn 100 Ce Filler Metal

Sirius - main cross section

Pumping Station(based on Petra III design)Crotch absorberIon pump (201/s)NEG cartridgeVacuum gauges0.3 mm SS sectorFor fast orbit correctors

→ BPMs

Sistemas de RF

50 kW RF Tower and Cavity for the Booster

- Amplifier modules based on BLF578 transistor supplied by BBF (China) under license of Soleil
- 2 storage ring towers being assembled for NCC (Petra 7) operation at the end of this year.
- Superconducting cavity ordered from Research Instruments (RI), to be delivered in 2020.

60 kW Tower for the Storage Ring (8 units)

Sistema de Controle dos Aceleradores

PÁTRIA AMADA BRASIL

Monitor de Posição de Elétrons (BPM)

PÁTRIA AMADA BRASIL

Resolução: 100 nm

5,000

Medida de Posição e Correção de Órbita

RFFE Modules

ADC + FPGA boards

signals

Digital

MicroTCA crate

	Signal	Processing,	Data Acqu	uisition and	Control	Platform
--	--------	-------------	-----------	--------------	---------	----------

- System maintainability
- High-end communication interfaces enable FOFB
- DSP algorithms flexibility ٠

https://ohwr.org/project/bpm/wikis/home

ParameterValueResolution (RMS) @ 0.1 Hz to 1 kHz180nrResolution (RMS) @ turn-by-turn full bandwidth133nr1 hour position stability (RMS)140nr1 week stability (RMS)145nrBeam current dependence (decay mode)140nrFiling pattern dependence (top-up mode)140nrFirst-turn resolution (RMS)500nrHorizontal/Vertical plane coupling14%			
Resolution (RMS) @ 0.1 Hz to 1 kHz80nmResolution (RMS) @ turn-by-turn full bandwidth3µm1 hour position stability (RMS)140nm1 week stability (RMS)5µmBeam current dependence (decay mode)140nmFilling pattern dependence (top-up mode)140nmFirst-turn resolution (RMS)500µmHorizontal/Vertical plane coupling1%	Parameter	Value	
Resolution (RMS) @ turn-by-turn full bandwidth3µ1 hour position stability (RMS)140nm1 week stability (RMS)55µBeam current dependence (decay mode)140nmBeam current dependence (top-up mode)140nmFilling pattern dependence55µFirst-turn resolution (RMS)500µHorizontal/Vertical plane coupling1%	Resolution (RMS) @ 0.1 Hz to 1 kHz	80	nm
1 hour position stability (RMS)140nm1 week stability (RMS)55µmBeam current dependence (decay mode)11µmBeam current dependence (top-up mode)140nmFilling pattern dependence55µmFirst-turn resolution (RMS)500µmHorizontal/Vertical plane coupling1%	Resolution (RMS) @ turn-by-turn full bandwidth	3	μm
1 week stability (RMS)5µmBeam current dependence (decay mode)1µmBeam current dependence (top-up mode)140nmFilling pattern dependence5µmFirst-turn resolution (RMS)500µmHorizontal/Vertical plane coupling1%	1 hour position stability (RMS)	140	nm
Beam current dependence (decay mode)1µmBeam current dependence (top-up mode)140nmFilling pattern dependence55µmFirst-turn resolution (RMS)500µmHorizontal/Vertical plane coupling1%	1 week stability (RMS)	5	μm
Beam current dependence (top-up mode)140nmFilling pattern dependence55µmFirst-turn resolution (RMS)500µmHorizontal/Vertical plane coupling1%	Beam current dependence (decay mode)	1	μm
Filling pattern dependence5μmFirst-turn resolution (RMS)500μmHorizontal/Vertical plane coupling1%	Beam current dependence (top-up mode)	140	nm
First-turn resolution (RMS)500µmHorizontal/Vertical plane coupling1%	Filling pattern dependence	5	μm
Horizontal/Vertical plane coupling 1 %	First-turn resolution (RMS)	500	μm
	Horizontal/Vertical plane coupling	1	%

Medida de Posição e Correção de Órbita

- Sistema de controle MIMO
- 320 entradas / 160 saídas
- Sensores e atuadores distrubuídos ao longo de 518 m
- Taxa de amostragem em malha fechada: 100 kHz
- Processamento do algoritmo de feedback em FPGA, distribuído em 20 nós
- Distribuição de dados determinística de dados com comunicação multigigabit (6 Gbps) por fibra óptica

LINHAS DE LUZ

Cabana Experimental

Visão Geral da Linha MANACÁ

Cabana Óptica

11 4 1 1

. .

Salas de Apoio: Controle da Linha/Experimento Visão Geral da Linha MANACÁ

Componentes Típicos de uma Linha de Luz

Onduladores Delta

https://www6.slac.stanford.edu/news/2016-06-15-spiraling-light-slac-x-ray-laser-offersnew-glimpses-molecules.aspx

Photon Energy [keV]

- So far, mostly used in free electron lasers (Lutman et al., Nature Photonics 2016)
 - Needs small beam stay clear (V & H) like in Sirius
- Full polarization control
 - Circular polarization even in tender x-rays
 - Vertical polarization for side bounce monochromator
- Higher field in linear polarization
 - B_{max} Increase by a factor of $\sqrt{2}$
- Negligible effect in the beam dynamics
 - No need for active multipolar compensation in soft x-rays (Vilela et al., IPAC2017)
- Simpler mechanics
 - Magnets are moved perpendicular to main forces

Espelho com Refrigeração Criogênica

Table 1: X-ray Mirror Systems Summarized Specs

Description	Spec	
<i>Ry</i> range:	> 1 mrad	
Ry resolution:	< 100 nrad	
<i>Ry</i> stability:	< 30 nrad RMS _{2.5kHz}	
Resonances:	>150 Hz	
Thermo-mechanically in- duced slope errors:	< 50 nrad	
Power load:	< 50 W	
Cooling scheme:	indirect cryocooling via copper braid and cryostat	

PÁTRIA AMADA BRASIL

Metrologia Óptica

Measurement Instruments

- Fizeau Zygo Dynafiz
 - Area measurements of optical surfaces
 - Sub-nm precision
 - Good for low frequency measurements
 - Difficult to measure surfaces with low radius (< 100m)
- Long Trace Profiler (LTP)
 - Inline measurement of optical surfaces
 - High frequency measurements
 - Measures the optical surface slope with a f-Θ lens optical system
 - Difficult to measure surfaces with low radius
- Nanometer Optical Component Measuring Machine (NOM) - Assembly in progress
 - LTP with another independent system that measures using an autocollimator
 - Two measurements at the same time to increase accuracy and reliability
 - It is expected to be able to measure low radius surfaces

Modelagem e Caracterização

Monocromador de Alta Dinâmica

Predictive Engineering - Dynamic Error Budget

PÁTRIA AMADA

BRASIL

Design Examples: LN2 Manifold and Thermal Modeling

In-Position Performance

PÁTRIA AMADA BRASIL

Estação Experimental Tarumã - CARNAÚBA

- Estação do tipo Nanoprobe resolução < 10nm: Sensível à distúrbios vindos do piso, variações térmicas, acústica...
- Posicionada a 135 metros da fonte: desafio de estabilidade p/ componentes ópticos!
- Alta versatilidade de experimentos: desafios para conciliar diversas técnicas e condições ambientais
- ~150 GB de dados por segundo com processamento paralelo em tempo real!

Tarumã – Ambientes de Amostra

Tarumã – Metrologia de Alta Resolução

Sistema de movimentação:

- Movimentação em dois níveis de resolução (long-stroke, short-stroke)
- Metrologia com resolução de 1 nm
- Sensores capacitivos em configuração de Abbé com relação à posição do foco
- Alta rigidez de fixaçao para garantir acoplamento até >300Hz

Tarumã – Par de Espelhos

Tarumã – Par de Espelhos

π -M3GA Detectors Project

Detector Backend – Local HPC for on-flight tomography data processing and rendering

π -M3GA Family

Scientific Computing (GPU-centered)

CRONOGRAMA

Sirius beamlines and science programs

PHASE	BEAMLINE	ENERGY (keV)	TECHNIQUES
I – A	MANACÁ	5 – 20	Serial micro and nano MX
I – A	EMA	3 – 35	Extreme Conditions
I – A	MOGNO**	20/40/70	Cone beam Tomography
I – A	CATERETÊ	3 – 12	CDI, XPCS
I – A	CARNAÚBA	2 – 15	spectro-ptychography
I – A	IPÊ	0.08 – 2	AP-RIXS; ARPES
I — B	SABIÁ	0.25 – 2.5	AP-XPS; XMCD
I — B	JATOBÁ**	30 – 200	XRD-CT
I — B	INGÁ	4 – 24	IXS
I — B	QUATI**	4 – 45	Quick-EXAFS
I — B	SAPUCAIA	4 – 24	High-Throughput SAXS
I — B	PAINEIRA	4 – 24	XPD
П	COLIBRI	0.1 – 1.5	PEEM, CDI
П	IMBÚIA**	0.001 – 1 eV	nano-FTIR
П	XARU**	4 – 45	EXAFS
П	HARPIA	5 – 30	TR-XPD
П	HERA**	30 - 120	XTMS
П	SAGUI	4 – 24	SAXS

Phase	Number of beamlines	Status	;
1-A	6	Constructio	on 🔵
2*	5	Funding	٠
1-B	7	Design	\bigcirc
* Mainly refurbished beamlines from the UVX machine			

**Based on Bending Magnets

DESTAQUES

OBRIGADO!

LUCAS.SANFELICI@LNLS.BR

1990A